半極性バルクGaN基板上へのLEDの開発 一実用レベルの発光効率と面内偏光の実現 一

船戸充講師,川上養一助教授,上田雅也 (D1) 京都大学・工学研究科・電子工学専攻

成川幸男,小杉卓生,高橋正良,向井孝志 *日亜化学工業株式会社*

謝辞:京都ナノテク事業創造クラスター

背景

- ▶ III族窒化物半導体:AIN, GaN, InN
 - •紫外域(AIN)から可視域(GaN)を通って赤外域(InN) までをカバー
 - •InGaN
 - ■族混晶組成比によってバンドギャップが近紫外 (GaN:3.4 eV) から赤外(InN:0.7eV) まで変化

可視域をカバー可能・・・InGaNを発光層に用いたLED, LDが実用化

> 実用化されたデバイス

LED・・・紫外から緑 → LED フルカラー ディスプレイ

LD・・・紫外から青 → Blu-ray Disc, PS



今回の開発の特徴

> 発光効率の改善の可能性

原理的には内部量子効率(=注入キャリアのうち光生成に寄与するキャリアの割合)を100%に近づけることが可能 (従来品では、70%程度といわれている)

▶ 面内偏光特性を持つ

液晶など光のスイッチを利用した装置の効率改善

GaN

InGaN

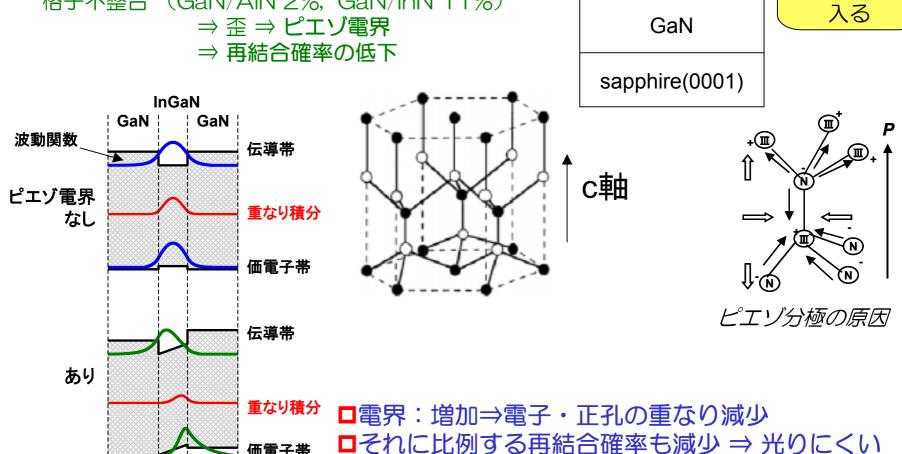
厚さ数nm.

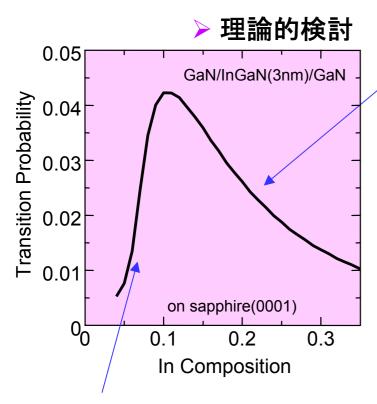
ここに歪が

▶ 従来の発光素子構造:

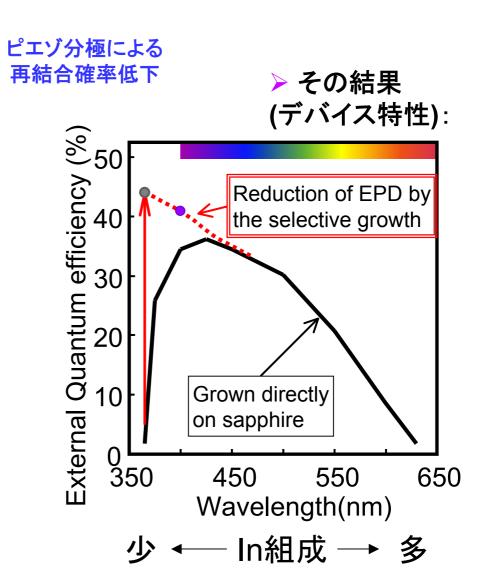
c軸配向した歪み量子井戸構造

格子不整合 (GaN/AIN 2%, GaN/InN 11%)

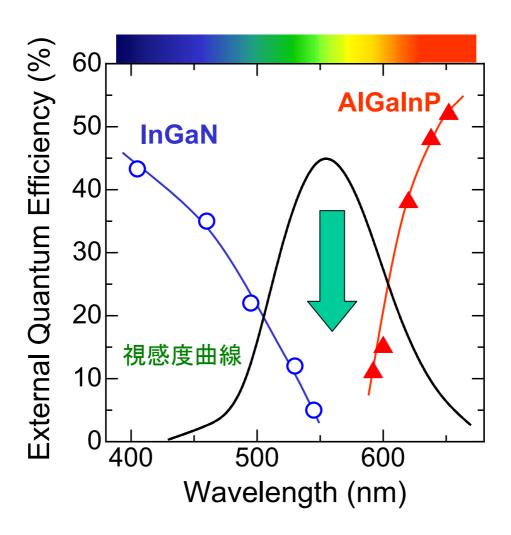




閉じ込めの増大による 再結合確率の増大

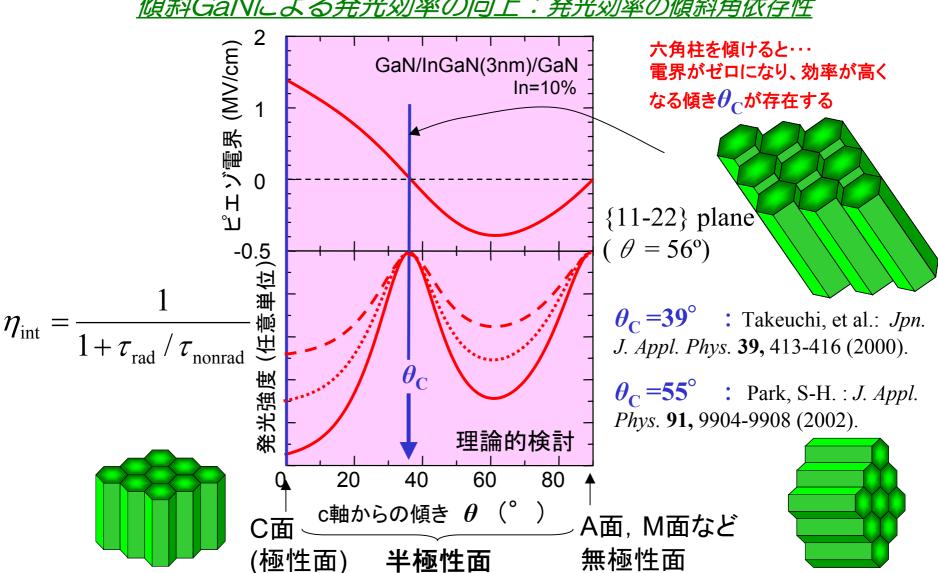


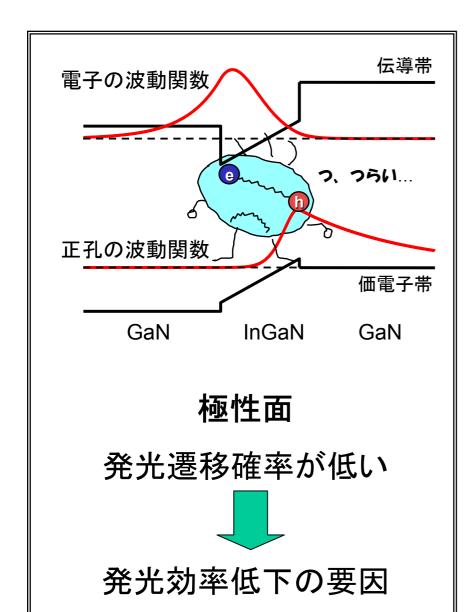
▶ 他の材料系(AlGaInP系: 赤)も合わせてみると。。

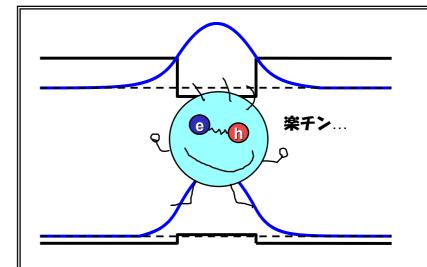


➤ グリーンギャップ InGaN系LEDの発光効率向上の必要性

順斜GaNによる発光効率の向上:発光効率の傾斜角依存性







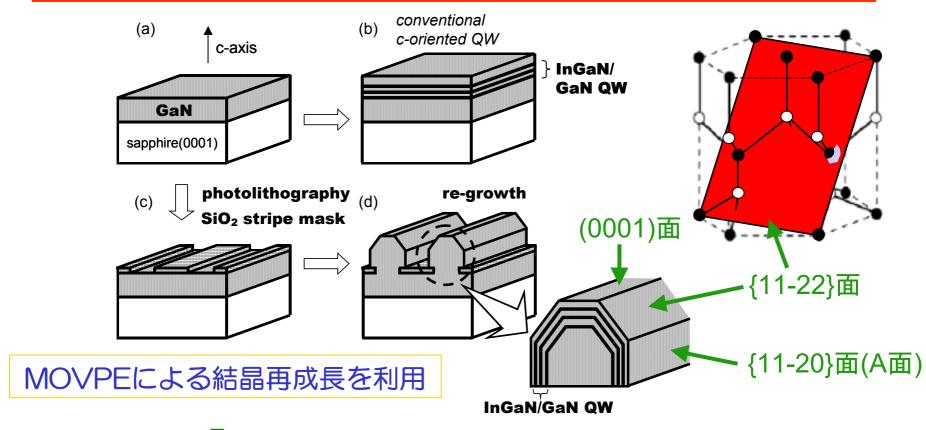
半極性面

発光遷移確率が高い 高品質の結晶成長が可能



発光効率を高くできる

傾斜GaNの作製(本研究グループの提案)



▶ 傾斜{1122}面・側面を利用した発光効率の向上を確認

Applied Physics Letters, Vol. 87, 231901/1-3 (2005).

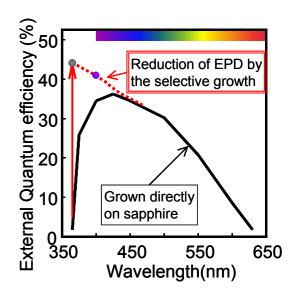
▶ 各結晶面における異なる発光色 ⇒ 多色化

K. Nishizuka, **M. Funato**, **Y. Kawakami**, **Y. Narukawa**, **T. Mukai**, and S. Fujita, *Applied Physics Letters*, Vol. **85**, pp.3122-3124 (2004).
K. Nishizuka, **M. Funato**, **Y. Kawakami**, **Y. Narukawa**, and **T. Mukai**,

- ▶ マイクロファセット ⇒ 現行のデバイスプロセスの適用難
- ⇒ 傾斜したGaNを平面的に作る
- 1.半極性面 (1013), (1011)

University of California, SB, 中村教授グループ **MgAl₂O₄ 基板**を利用

青色LED, 外部量子効率 **0.41%**[*Jpn. J. Appl. Phys.* **42**, L1039 (2005).] **緑**色LED, 最大外部量子効率 **0.052%**[*Appl. Phys. Lett.* **87**, 231110 (2005).]



側面=無極性面は結晶成長が難しく高効率デバイスの実現に至っていない

- 2.無極性 A面GaN on r-sapphire H. M. Ng. Appl. Phys. Lett. 80, 4369 (2002).
- 3.無極性 M面GaN on LiAlO2 (100) P. Weltereit, et al. Nature 406, 865-868 (2000).

本研究:

半極性{11-22}面バルク**GaN基板上へのLED作製** (HVPE成長C面GaNから切り出し&CMP)

今回の開発の特徴

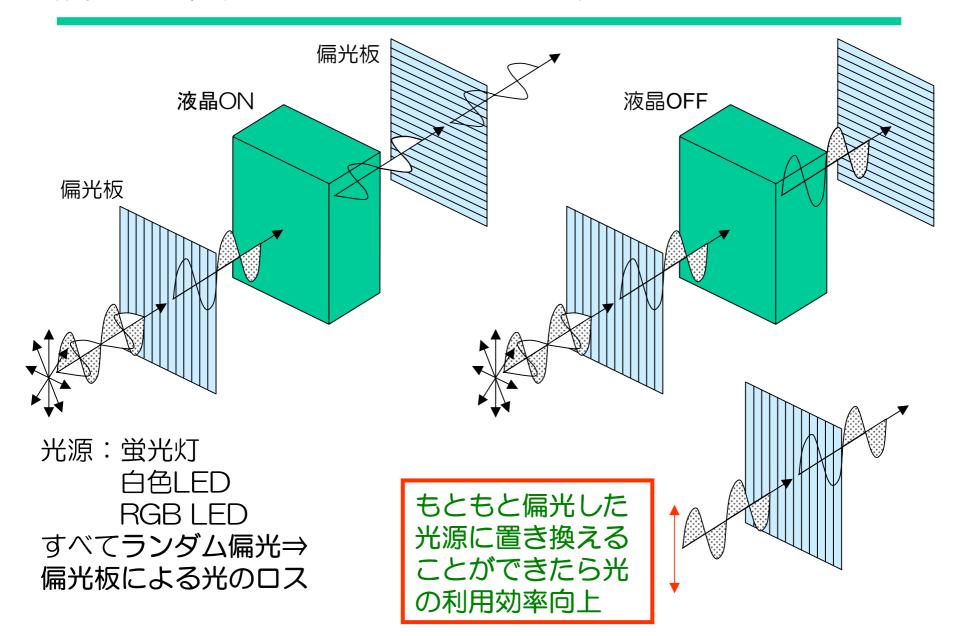
> 発光効率の改善の可能性

原理的には内部量子効率(=注入キャリアのうち光生成に寄与するキャリアの割合)を100%に近づけることが可能 (従来品では、70%程度といわれている)

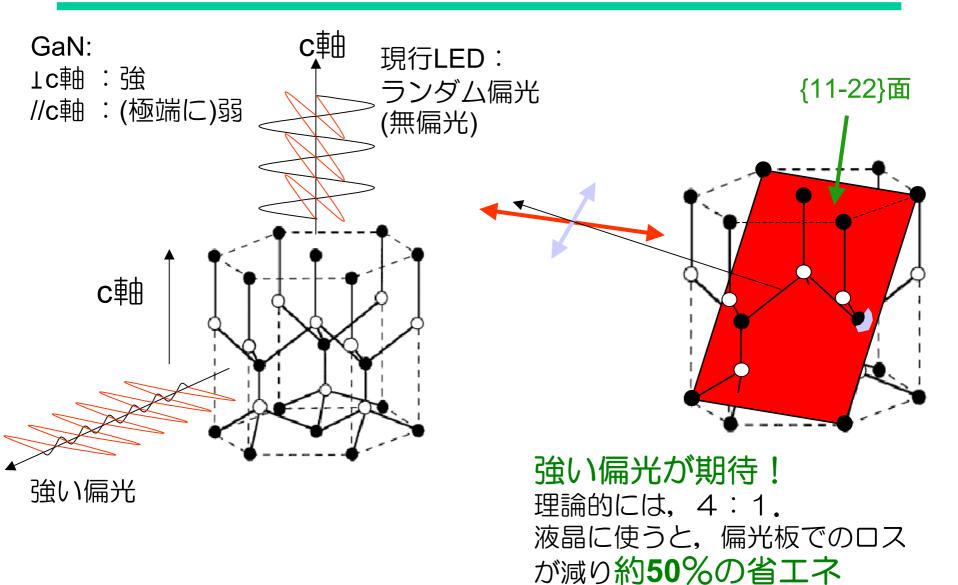
▶ 面内偏光特性を持つ

液晶など光のスイッチを利用した装置の効率改善

偏光を利用したデバイス:液晶ディスプレイ



半極性面上での偏光



{11-22}GaN基板上での成長条件の確立(京大)

有機金属気相成長(MOVPE)

量産性, 界面, 組成の制御性に優れ, Ⅲ族窒化物の結晶成長法として 一般に用いられている

GaNの成長条件の確立

InGaN(3nm)/GaN(10nm) 5周期の 量子井戸の成長条件の確立

GaN (無添加, 3 μm)

GaN{1122}基板

InGaN/GaN 量子井戸

GaN (無添加, 3 μm)

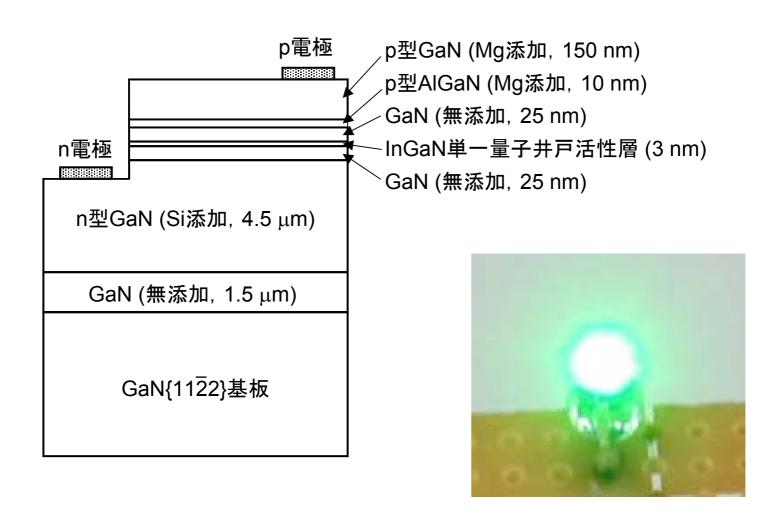
GaN{1122}基板

(0001)面とは異なる最適成長条件

第 67回応用物理学会学術講演会発表予定。2006年8月29日~9月1日 立命館大学

LED構造の試作(日亜)と発光の様子

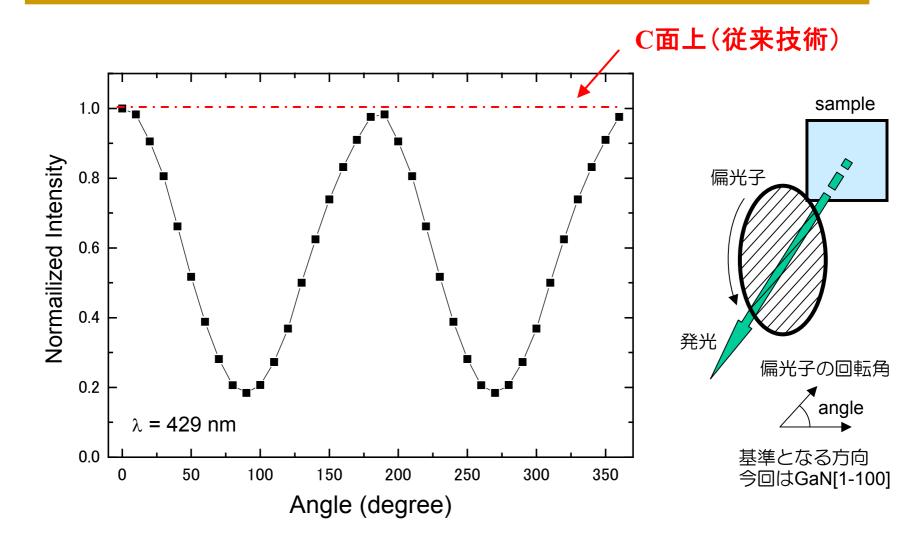
有機金属気相成長(MOVPE)+ デバイスプロセス



LED出力特性[日亜(京大)]

	20mA駆動時(定格)	
	出力(mW)	外部量子効率(%)
青色LED	1.76	3.0
<u>緑色LED</u>	<u>1.91</u>	<u>4.1</u>
琥珀色LED	0.54	1.3
参考資料: サファイア上 緑色LED (ほぼ同じ構造)	4.89	10.3
半極性青色LEC 半極性緑色LEC (以上UCSB)		0.34 0.042

偏光特性(京大)



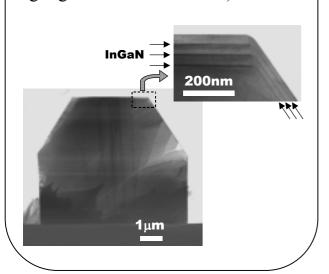
5:1の強度比(理論予測:4:1) ⇒ 液晶への応用が期待される

開発の流れ(まとめ)

半極性面{11-22}面を提案 (日亜, 京大)

再成長による{11-22} InGaN / GaN マイクロファセット量子井戸の作製(日亜)と高効率発光の実証(京大)

Appl. Phys. Lett. **85**, p.3122 (2004). Appl. Phys. Lett. **87**, #231901 (2005). (nature, **438**, p.892 (2005), research highlightsに取り上げられる)



半極性面{11-22}GaNバルク基板の利用 の提案および基礎成長特性の理解 (京大)

基板メーカにGaN{11-22}基板の作製依頼. 有機金属気相成長法によりGaNホモエピタキシャル成長の条件解明およびInGaN/GaN量子井戸構造の作製に成功

第 67回応用物理学会学術講演会発表予定. 2006年8月29日~9月1日 立命館大学



半極性面{11-22}InGaN/GaN LEDの試作 および基礎デバイス特性の評価 (日亜)

InGaN/GaN単一量子井戸を活性層とした発光ダイオードを試作し、そのスペクトル、出力などを基本的なデバイス特性を測定、青~琥珀色の発光を実現

Jpn. J. Appl. Phys. 46, no.26 (2006) 掲載予定

{11-22}面に特有の偏光特性, 内部電界強度を 光学的に評価

半極性面{11-22}InGaN/GaN LED の詳細な発光特性の評価 (京大)

今回の開発の結果

> 発光効率

実用レベルの効率:従来の半極性LEDに比べれば桁違いによいただし、現行のLEDにはまだ及ばない←構造など最適化の必要性

▶ 面内偏光特性

ほぼ理論どおりの偏光特性が確認された.

⇒ 液晶に利用すれば約50%の省エネが期待される.